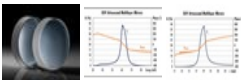


Konkaver, mehrlagiger EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel, 25,4 mm Durchmesser x 250 mm EFL, 19 nm (65 eV), 5°

Mehr Produkte von [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors



Produkt #16-766 3-4TAGE

- 1 + **€2.205,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.205,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.13

Substrat:

Fused Silica (Corning 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: Rs > 38% @ 65eV/19nm
Beschichtung: EUV Multilayer (19nm)
Einfallswinkel (°): 5
Freie Apertur (%): 80
Designwellenlänge DWL (nm): 19
Kanten: Fine Ground
Oberflächenrauheit (Angström): <1
Typ: Concave Mirror
Zentralenergie (eV): 65 ±2
Bandbreite (eV): 6
Mögliche Pulsdauer: 330 attoseconds
Randdicke ET (mm): 6.35 ±0.20
Effektive Brennweite EFL (mm): 250.00
Krümmungsradius (mm): 500.00
Radius R₁ (mm): 500.00
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform